



表記号なり

34

横 (特許法第46条第1項の 規定による特許出職) ## 51 \* 12 \* 15

特許庁長官 殿

発明の名称 単葉体温藍路スイッチ

原実用新葉登録出版の表示

昭和 48 年実用新業登録版 第 84780 号 (昭和 48 年 7月25日 )

発 明 4

--神泉川県横浜市戸緑区声線町 216 普地 株式会社 首笠製 作所 -- 戸線江海内

耸 岭 芷 娟

特許出順人

a # 東京都千代田区丸の内―丁目5番1号

\* \* GEO 辞式会社 日 立 穀 作

● 吉 山・博

化 座 人

a 東京都千代四区丸の内一丁目5番1: 在大企社 日 立 製 作 所 内

方式(

## 明 紙 書

- 1.発明の名称 半導体通話路スイッチ
- 2. 特許請求の範囲

勝電体能級分散を行なった過話路スイッチ用 集教回路素子の多結晶基板に電極を散け、この 電極を接地して勝電体部の静電容量による、上 記券板上の各業子間の結合を除いたことを特象 とする半導体通話路スイッチ。

3.発明の詳細な説明

本発明は、半導体適點路スイッチに関し、特に高角波特性のすぐれた高帝域化半導体通話路 スイッチに関する。

近年、電話交換機の電子化に当り、機械接点 を用いた通話路スイッチに代わる半導体通話路 スイッチが注目されてきた。

半導体通話路スイッチとは、縦模のマトリックスの各交叉点接点が半導体により構成されるもので、上記マトリックスの任意の交叉点接点を選択動作させ、通話信号や他の情報信号を通すスイッチである。そして、この通監路スイッ

## (19) 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 52-70706

43公開日 昭 52.(1977) 6.13

②特願昭 //-/4/743

②出願日 昭48 (1973) 7.23

審査請求

有

(全4頁)

庁内整理番号

7449 +6 7361 +6 6+13 +7

52日本分類

P6(4)E8/J P8(4)G+/ P84)H0 (1) Int. C12.

識別 記号

HOKQ 1/52 HOIL 27/16 HOSK 17/56

チは特に通話損失や通話中の遊話路から他の通 話路への滑話が少ないことが要求される。

半導体通話路スイッチの集積化に当っては、 現在その素子間分離の多くはPN接合分離方法 が用いられており、一部に野電体絶線分離方法 が実施されている。

しかし、従来の誘き体絶鉄分離を行なった場合の基板(通常は多結晶のシリコン)は電気的 には全く浮遊させて使われており、このため基板上の各案子間には誘電体部の勢電容量による

特開昭52-70706(2)

結合がある。従って、1 MHz 以上の高周波領域での極めて少ない隔話が投来される逸話路スイッチの場合においては、評電体部の評電容量がPN接合分離における接合容量に比べずっと少さいにも拘らず、基板を無る他素子への撮話が問題となる。

本発明は、誘電体絶数分離における素子と基板との間の寄性の静電容量に起因する上述の欠点を除く為、基板に電極を設け、この電極を接地して優れた高周波特性を持つ適監路スィッチを提供するもので、以下図により具体的に説明する。

第 1 図は滑話を説明する為の通話路マトリックスの簡単な一例で、1 は通話路スイッチ、11,12、15、14 は各交叉点の振点である。 2 は信号の入線側を、5 は出線側を示す。

今、交叉点 11, 14 が閉じ、入線側21 と出線側31 および入線側22と出線側32との通路路が構成さ れたとき、例えば入線21からの信号が矢印で示 す如く、オフ中の交叉点12および13を迫っても

-7

が大きく、一方、第3図(n)の場合はオン時の通 話換失は少ないが、オフ時の施話が大きいとい う欠点がある。

第4図は、第2図のPN接合分態の代わりに 誘電体絶録分離を行なった場合の断面図で公知 である。13は多結晶シリコンの基板、14は跨電 体(例えばSIOz)で、素子(図はPNPNススク よう)は誘電体14で囲まれた単結晶シリコタの 品15の中に作られる。多結晶の基板13は電気的 には全く浮遊した状態であり、主に砂械的強度 を保つ機能を果している。とのため、上配案子 は誘電体による寄性の静電容量により他の案子 と基板を経て結合されている。

第 5 図は本発明に係る半導体通話略スイッチに用いられる誘電体絶録分離を行なった通話略素子(図では P N P N スィッチ)の断面図を示す。基本的には第 4 図図示の通話略素子と同じであるが、第 4 図図示の通話略素子の多結晶基板16の表面に接地用電極 S を設けたものである。17がその基板電極 S で、18 は電極をとる為に多

う一方の通話略 22 - 32 へ編れて出てくる。とれが編話であり、一般にオフ時の交叉点は等価的に静電容量の為、周披数が高くなるとこの編話が大きくなり障害となる。

第2図は、PN接合により素子間分離を行なった半導体通話路スイッチに使用する従来の知のPNPNスイッチの断面図で、5はP形の遊板、6はn形のエピタキシャル層で、素子間分離はPで示すP拡散によりなされる。8はPNスイッチのアノード電極 G、11は基内で Bである。第3図はデのPNを合分離である。8の時価回路で、PN接合分離である。8のデノードAと11の基板 S との間に寄性 PN フックスタ12が存在するととを示して

第3図(a) は基板Sをアースした場合を第3図(b) は基板Sをカソードに接続した場合を表わす。 第3図(a) の場合はオフ時のアノードA とカソー ド K との間の濁點に対しては有利であるが、オ ン時等性 P N P トランジスタ12による通話損失

結晶部に高量度な不純物払散を施した部分である。

第6図は本発明に係る半導体通話路スィッチ に用いられる通話路スィッチの別の実施例に 話路業子の多結晶基板の裏面、全面に接地用電 種5を設けたもので、19がその基板用電框 S、 20は第5図と同様の多結晶差板に高濃度を不純 物拡散を施した部分である。第7図は第5図, 第6図の業子を等価回路で表わしたもので、21 が誘電体による等性の静電容量 Csである。

すなわち、本発明に係る半導体通話路スィッチは、その通話路案子の多結晶基板を接地する為、寄性の舒電容量 Csによる他案子への結合を一切除去することが可能となる。

以上説明した如く、本発明に保る半導体通話路スイッチは、誘電体分離において優れた高周故等性を持つことができる。また、PNPNスイッチの場合、アノード・カソード間にステップ電圧が加わったことによって導通してしまういわゆるレイト効果による斟動作に対しても基

特開昭52-70706(3)

板をアースするととによって影響を受けにくゝ 改善される効果を持つ。

尚、上記説明においては、素子をPNPNスィッチで示してきたが、接合形FET,MOS形FET等の電界効果トランシスタやその他の素子を用いた場合でも本発明は有効である。

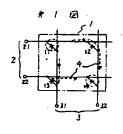
. 図面の簡単な説明

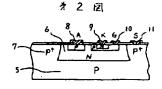
第1 図は強點略スイッチの回路 図、第2 図は 公知の通話的スイッチの断面図、第3 図はその 等価回路図、第4 図は誘電体分離を行なった公 知の速話路スイッチの断面図、第5 図は本発明 に係る通話路スイッチの一実施例の断面図、第6 図は本発明に係る通話路スイッチの別の の断面図、第7 図は第5 図,第6 図の等価回 路図を示す。

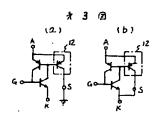
1 ・・ 通話路 スィッチ 、 2、21、22 ・ 通話路 スイッチ入線 、 5、51・52 ・ 通話路 スイッチ 出 額 、 4 ・ 漏話 、 5 ・ 基 板 、 6 ・ エピタキ シャル 居 、 7 ・ P<sup>+</sup> アイソ レーション 拡 敷 、 6 ・ ヴィリスタのアノード電 & 9 ・ サイリスタの

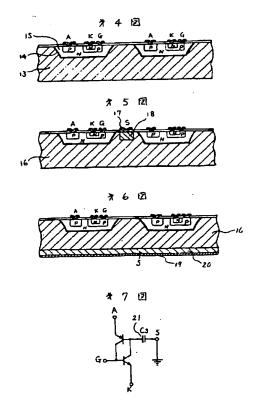
カソード電極、 10 ・・サイリスタのゲート電極、 11・基板用電極、 12 ・・寄性トランジスタ、 13,16・・多結晶基板、 14・・跨電体、 15・・単 結晶の島、 17,19・・多約晶基板用電極、 18,20・・多結晶に施した高優度な不純物拡散部。

代理人弁理士 巻 田 和 季









## 添附換類の目録

前記以外の発明者、特許出願人または代理人

明 者
《'''》 神奈川県横浜市戸緑区戸緑町 2 1 4 香地株式会社 白笠製作所 卢緑兰場内